JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 02105405 A

(43) Date of publication of application: 18.04.90

H01L 21/02

(21) Application number: 63258656

(71) Applicant:

NEC CORP

(22) Date of filing: 13.10.88

(72) Inventor:

OKA KENJI

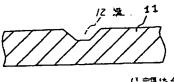
(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

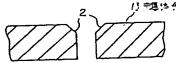
(57) Abstract:

PURPOSE: To reduce a crack and a breakage at a chip end and to shorten a distance from the chip end to an element part by chamfering the chip end.

CONSTITUTION: A groove 12 is dug in a semiconductor substrate 11 by using a diamond grindstone; in succession, the groove is dug so as to reach its rear; a semiconductor chip 13 having a chamfered part 2 is obtained. By this chamfering operation, it is not required to keep a definite distance from a peripheral part when an element is arranged in anticipation of a breakage of a chip end; the chip can be reduced.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio





⑫日本国特許庁(JP)

即特許出願公開

母公開特許公報(A)

平2-105405

®Int. Cl. 3

識別紀号

庁内整理番号

每公開 平成2年(1990)4月18日

H 01 L 21/02

B 7454-5F

著査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

半導体装置

 \blacksquare

到特 頭 昭63-258656

②出 頸 昭53(1988)10月13日

切発 明 者

健 次

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

の出 頭 人

日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

四代 理 人

弁理士 内 原 晋

明超書

発明の名称

半導体装置

特許課求の範囲

半導体チップ周辺部のチップ主表面とチップ側面とが形成するチップ主表面端を面取りしたことを特徴とする半導体装置。

発明の詳細な技明

〔度葉上の利用分野〕

本発明は半導体装置に関し、特に半導体ナップ の形状に関する。

〔従来の技術〕

半導体装置に使われる従来の半導体チップは、第5図(a)、(b)、(c)に示すように一般に直方体である。これは半導体チップが1枚の半導体基板に多数の半導体チップを形成した後、ダイヤモンド回転砥石で切断する工程によって形成

されることによる.

(発明が解決しようとする課題)

ところが上述の半導体チップはチップ周辺に割れや欠けが生じやすい。なぜなら、半導体のものは硬いがもろいという性質を持っているかが直角に加工するとどうしても角で割れや欠けは第1には異違でしまう。この割れや欠けは第1には異違で出てしまう。ダイヤモンド砥石での切断工程で中に生じる。ダイヤモンド砥石での数で置き使用中に生じる。使用時の熱や過域的応力が加わりチップ周辺に周囲の制設から応力が加わるためである。

半導体チップに割れや欠けが生じると、その部分に形成した半導体素子は不良となり半導体装置が動作不良となる。これを防ぐためチップ周辺から一定距離(およそ40~50μm)は素子を配置しない機にしている。本発明の目的は、上述の従来の欠点を除去した半導体装置を提供することである。

[異題を解決するための手段]

本発明による半導体装定は、半導体チップ周辺 部のチップ主表面とチップ関面とが形成するチップ主表面増を面とりしたことを特徴とする。

(実践例)

次に本見明について図面を参照して以明する。 第1図(a)は本見明の一実施例を示す半導体チップの平面図、第1図(b)は第1図(b)のチップ調部の拡大図である。第1図(c)のチップ調部の拡大図である。第1図(c)の明らかな機に本実施例では半導体チップ1の場部に面取り部2が設けてある。従来の半導体チップは、第5図(c)で明らかな機にチップ環は面取りしてなく面角のままであった。

/本実施例の製造方法を第2回に示す。第2回 (a)の半導体器版11にダイヤモンド既石を用いて第2回(b)のようには12を織り、続いて第2回(c)のようにはを裏面に到達させることで面収りを行なって半導体チップ13を持ることができる。

また、一度の研削でもダイヤモンド回転砥石

ことができ、チャブ塩小を図ることかでき、コストダウンになる。また組立後の信頼度も向上する。

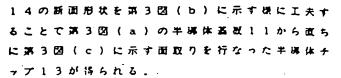
図面の簡単な説明

第1団(a)は本発明の一実集例の平面図、第1団(b)は第1団(a)のA-A・断面図、第1団(c)は第1団(b)の断面図の部分拡大図、第2団(a)。(b)。(c)、第3団(a)。(b)。(c)は本発明の半導体チップの製造方法を示す断面図、第5図(a)は従来の半導体チップの平面図、第5図(b)は第5図(a)の路一路・断面図、第5図(c)は第5図(b)の部分拡大図である。

1.13,23,33…半導体チップ、2…面取り部、11,21…半導体器板、12,22… 溝、14…ダイヤモンド回転配石

代理人 弁理士 内 反

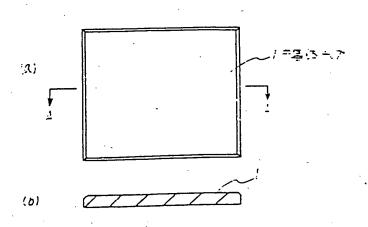


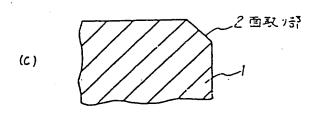


第4図は本発明の半導体チップの他の製造方法を示す。この方法では面取りを研削の前に行なう。すなわち、第4図(a)の半導体系仮21のチップ属予定部分にあらかじめは22を形成しておく。消の形成の方法は化学的に半導体をエッチングものによい。選択的にチップ選予で形成してもよい。選択的にチップ選予でおよいがあるには写真性対象を見いています。この方法では面取り部も正確に加工ではありが残らなく、また面取り部も正確に加工できる利点がある。

〔発明の効果〕

以上説明したように本発明はチップ海に面取り を行なうことによりチップ場の割れ、欠けが少な くなり、チップ海と素子部分までの距離を弱める





第 1 国

